# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-018851

(43) Date of publication of application: 23.01.1990

(51)Int.CI.

H01J 37/317

H01L 21/265

(21)Application number: **63-168585** 

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

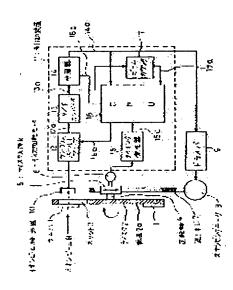
(22)Date of filing:

06.07.1988

(72)Inventor: **KOYAMA YOICHI** 

**MIURA TSUKASA** 

## (54) ION IMPLANTER



## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the precision of ion implantation in response to the fluctuation of a beam current by detecting a radiated ion beam via a through hole provided on a disk mounting an object to be radiated and controlling the radiation position based on the detected value.

CONSTITUTION: A wafer 1 to be implanted with ions is mounted on the front face of a disk 2 rotated around a rotary shaft 4, an ion beam B is radiated on it. The disk 2 is moved in the perpendicular direction to the rotary shaft 4 via a driver 9 and a stepping motor 8. A through hole 3 or a notch is provided on the disk 2 the ion beam 3 passes the through hole 3 end enters an ion beam detector 10, the current value of the ion beam is measured by a controller 11, the driver 9 is controlled based on it. Ions can be

implanted with high precision by this control even if the fluctuation of the ion beam current occurs during radiation.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### 平2-18851 四公開特許公報(A)

@Int. Cl. 5

3¥13.6:-- \*\* # 15 (1

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成2年(1990)1月23日

H 01 J 37/317 H 01 L 21/265

7013-5C C

> H 01 L 21/265 7522-5F

Т

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

イオン注入装置 ❷発明の名称

> 頭 昭63-168585 ②特

頭 昭63(1988)7月6日 突出

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 洋 明 小 山 者 @発

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 司 明 @発

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社 勿出 顋

四代 理 人 弁理士 山口

- イオン往入装置 1. 発明の名称
- 2. 特許請求の範囲
- 1) ディスクの一方の面(以下前面と呼ぶ)上に 半導体ウエハを並べて取付け、

この前面に垂直な回転軸を中心にこのディスク を回転させつつ、前記回転軸の支持台を、この回 転軸に垂直な所定の方向に往復駆動し、

前記回転軸に平行なイオンピームを前記ディス クの前面に向け照射するようにしたイオン注入装 置において、

前記ディスクにおける前記半導体ウエハの貝域 に、少なくとも1つの貫通孔または切り欠き部を 設けると共に、

前記ディスクの後面側に前記貫通孔または切欠 き部を介し、前記イオンビームを検出する ′ オン ピーム検出手段と、

前記イオンピーム検出手段を介して前記イオン ピームの電流値を計測し、前記往復駆動の速度を 制御する制御手段と、

を備えたことを特徴とするイオン注入装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は半導体ウエハに所定のイオン注入を 行う装置に関するもので、

特にイオンピーム電流(単にピーム電流ともい う)の変動があっても高精度のイオン注入を行い 得るようにしたイオン注入装置に関する.

なお以下各図において同一の符号は同一もしく は相当部分を示す。

## 【従来の技術】

この種のイオン注入装置としては、従来、半導 体ウエハを保持し回転するディスクにイオンピー ム電流を計測するためのスリットを持たぬ方式 (以下スリットレス方式と呼ぶ) のものが知られ ている。この装置は初めに1度だけピーム電流を 計測し、そのデータでディスクの走査速度を決定 しィオン注入制御をするものである。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら前記のスリットレス方式は、途中で

でピーム電波に変化があった場合、それに対応で きないという欠点があった。

1.4

そこで本発明の課題は、イオン注入中にピーム 電流の変化があった場合でも走査速度を変化させ、 ウェハへのイオン注入量を制御可能とするイオン 注入を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

解記の課題を解決するために本発明の装置は、 『ディスク (2 など) の一方の面 (2 a など、以 下前面と呼ぶ)上に半導体ウエハ (1 など)を並 べて取付け、

この前面に垂直な回転軸(4 など)を中心にこのディスクを回転させつつ、前記回転軸の支持台を、この回転軸に垂直な所定の方向(走査方向 Y 1. Y 2 など)に往復駆動し、

前記回転軸に平行なイオンビーム (Bなど)を 前記ディスクの前面に向け照射するようにしたイ オン往入装置において、

前記ディスクにおける前記半導体ウェハの領域 に、少なくとも1つの貫通孔または切欠き部(ス

施例を説明する。第1図は本発明の一実施例としてのディスク機断面を含む制御回路の構成プロック図、第2図は同じくディスク前面の構成を示す 図である。

この第1図、第2図において1は円板状の半導体ウェハ、2はこのウェハ1を複数枚支持しX方向に回転させるディスクで、このウェハ1はこのディスク2の片方の面(便宜上前面と呼ぶ)2a上に、後述のスリット3の部分を避けつつ、ディスク2の回転触4を中心とする円周上にほぼ等間隔に配列されている。

3 はこのディスク 2 の所定の位置(この例では 1 ヶ所)にディスク 2 を貫通するように設けられ た梱長い貫通孔としてのスリットである。

5 はディスク2 の回転軸 4 を支持するディスク 支持台で、 6 はこの支持台上に設けられ回転軸 4 を所定の速度で回転させるディスク回転モータで ある。

7 はディスク支持台 5 と舞合する送りネジで、 8 はこのネジ 7 を回転させるステッピングモータ リット3など)を設けると共に、

前記ディスクの後面側に前記貫通孔または切欠 き部を介し、前記イオンピームを検出するイオン ピーム検出手段(イオンピーム検出器10など)と、

前記イオンビーム検出手段を介して前記イオン ビームの電流値を計測し、前記往復駆動の速度を 制御する制御手段(11など)と、を備えた』もの とする。

## 【作用】

この発明ではディスクに1ヶ所以上、一定幅のスリットを設けてピーム電波がサンプリングできるようにし、このサンプリングデータを制御さるといるのサンプリングデータを制御がインスクの走査用を出力に比例した出力をディスクの走査をに入力することにより、イオン注入中にピーム電流の変化があった場合でもディスクの走査をとしたものである。

### 【実施例】

以下第1図および第2図に基づいて本発明の実

である.

このステッピングモータ8はドライバ9を介して左、右に反転駆動されるようになっており、例えばステッピングモータ8の右または左回転に応じてディスク支持台5は走査方向Y1、Y2の反転がディスク支持台5の所定の送り量ごとに繰返される。

Bは図外のイオンピーム発生手段からディスク 2の前面 2 a に向けて照射されるイオンピームで、 このピーム B は空間的に定まった位置を通り、か つ回転軸 4 に平行な経路上を走る

従ってピームBはディスク2のX方向の回転と、ディスク支持台5の走査方向Y1.Y2への反復移動とに基づいて、ピームBの経路内にウエハ1が入ったときはウエハ1の面上を走査しながらイオン物質をウエハ1内に打ち込むものである。

またディスク2の回転によって(この例ではディスク2の1回転ごとに1回づつ)イオンビーム Bの経路内にスリット3が来たときは、このイオ ンピーム 面倒に設し て、イオ: る。

て分周器1. つまりディ オンピーム

なお以上

る.

リング 債1

てっい明【・イグ対スは欠か明のン別る発これ計すり孔きでの発ビしィッで部あ効明ー、オ

4. 図面の 第1図は 断面を含む

る.

ようにした

動があって

ンピームBはスリット3を通ってディスク2の後面側に設けられたイオンピーム検出器10に入射して、イオンピームの電流が後述のように検出され

11はこの装置全体を制御する制御装置である。即ち制御装置11において、16は制御実行の主体となる C P U、15はタイミング発生器で、この発生器15はディスク回転モータ 6 に付された図外のエンコーダなどを介し、スリット 3 がイオンピーム B がスコーダなどを介し、スリット 3 がイオンピーム B がスリット 3 を介し第1図の破線の矢印のように検出してタイミング信号15a を C P U 16に与える。

12はサンプルホールドアンプで、前記タイミング信号15a を入力したCPU16の指令16a に基づいてイオンピームBの電流値をサンプリングし、このサンプリング値12a を次のサンプリングの時点まで保持してV/Fコンバータ13に与える。

V/Fコンパータ13は前記ピーム電流のサンプ リング値12a を周波数13a に変換する。

て分周器14の分周比、従って分周出力信号14a、 つまりディスク(あるいはウエハ1)に対するイ オンヒームBの走査速度を可変制御するものである。

なお以上の説明ではディスク2には貫通孔としてのスリット3を設けるものとしたが、このスリットは孔ではなく、ディスク2の周辺からの細長い切欠き部であっても本発明が適用し得ることは明らかである。

## 【発明の効果】

この発明によればディスクにスリットを設けて イオンピーム電流を比較的高い頻度でサンプリン グ計測し、このサンプリング値に応じてウエハに 対するイオンピームの走査速度を可変制御し得る ようにしたので、イオン注入中にピーム電流の変 動があっても高精度のイオン注入制御が可能とな

## 4. 図面の簡単な説明

 17はピームカウンタでV/Fコンバータ出力信号 (周波数) 13a を計数して、その計数信号17a をCPU16に与える。これによりCPU16はいわゆるドーズ量としてのイオン注入量を求めることができる。

14 は分周器で同じくV/Fコンバータ出力信号 13a をCPU16の制御指令16b に基づいて分周し、 その分周出力信号14a をドライバ9に与える。

ドライバ9はこの分周出力信号14a に比例した 速度でステッピングモータ8を駆動する。これに より送りネジ7の回転速度(従ってディスク支持 台5の移動速度、つまり走査速度)は分周出力信 号14a に比例する。

また CP U16 は分周器14の出力14a を入力して 走査回数、ディスク支持台5の移動量(従ってイ オンピームBのディスク支持台5に対する相対位 置)等を知ることができる。

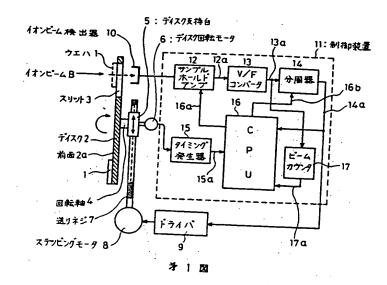
このようにしてCPU16はこの分周出力信号 14a およびビームカウンタ17の出力信号17a 等に 基づいて所定の演算を行い、制御指令16b を発し

同じくディスクの正面図である。

B:イオンピーム、1:ウエハ、2:ディスク、3:スリット、4:回転軸、5:ディスク支持台、ディスク回転モータ、7:送りネジ、8:ステッピングモータ、9:ドライバ、10:イオンピーム検出器、11:制御装置。

代理人并理士 山 口





1. 2. 荷 放 装 え で 間 に

才 2 図

走查方向

回転方向 X

®Int.4 H 01

**公発明の** 

 ②発 明

 ①出 願

 ④代 理

1. 発明の 2.特許品 荷螺粒子 加速された 該荷電粒子 えており、 間に、該を る電圧を定 を特徴とす 3. 発明の (産業上の 本発明に ピームを言 に関し、キ ヒームのき に関する。 (従来のモー

LUPENI WY

⑩日本阅铃許庁(JP)

回特許出願公告

@特 許 公 報(B2) 平2-18851

@Int. Cl. 7

識別記号

疗内整理器号

❷❷公告 平成2年(1990)4月26日

310

之用数岁 的

発明の数 1 (全7頁)

❷発明の名称

レーザ光による生化学成分分析装置

印符 算 昭58-180782 **多出** 颐 昭58(1983)9月30日 邸公 第 昭60-75031

@昭60(1985) 4月27日

@器 88 **60** 朔 蓙 抬 篵 涯

東京都三鷹市牟礼6丁目22番1号 アロカ株式会社内 東京都三鷹市卒礼6丁目22番1号 アロカ株式会社内

ア智労株式会社 頣 吉田 研二

東京都三鷹市牟礼6丁目22番1号 外1名

四代 理 人 弁理士 盇 售 B 材

SP 含 全 数

特聞 昭57-124239 (JP, A)

動特許請求の範囲

1 所定波長のレーザ死を発するレーザ光源と シーザ光が導光され生体組織に密着される試料用 ATRプリズムと、レーザ光の一部が導光される 校正用ATRプリズムと、試料用ATRプリズムか 5 らのレーザ光を電気信号に変換する第1の光絵出 器と、校正用ATRプリズムからのレーザ光を電 気信号に変換する第2の光検出器と、両光検出器 からの電気信号を比較し生化学成分を測定する測 ATRプリズムへのレーザ光の夢光路にはレーザ 光を同時タイミングで分岐制御するピームスプリ フタが設けられ、 該ビームスプリッタと前記レー ザ光顔との間にはレーザ光顔からのレーザ光をパ ルス状のレーザ光に変換する光チョッパが設けら 25 があつた。 れ、パルス状のレーザ光は同時タイミングで試料 用ATRプリズム及び校正用ATRプリズムに導光 されレーザ光源の変動による誤差を除去すること を特徴とするレーザ光による生化学成分分析接

発明の詳細な説明

産窓上の利用分野

本発明はレーザ光による生化学成分分析装置、 特に生体組織内にしみ込んだレーザ光のエネルギ 減衰によつて生化学成分を非観血的に測定するこ 25 者に負担をかけることなく生化学成分の分析を可 とのできる生化学成分分析装置に関する。

背景技術

近年の医療分野においては、予防医学、治療医 学の両面から生化学成分、特に血液等の体液中に 合まれる成分の測定が不可欠となつてきており、 これらの検体検査により多大な診断情報が得られ ている。

従来の一般的な検体検査は生体組織から所定の 体液を採取し、この体液に必要な分離精製等の処 理を加えた後に化学反応を行わせ、体液中の成分 定部と、を含み、試料用ATRプリズムと校正用 10 を同定している。従つて、このような従来装置で は、脚定結果を知るまでに比較的長時間を要し、 リアルタイム (実時間) で結果を知ることが不可 促であり、特に治療と同時あるいは関連づけて生 化学成分の分析を行うことができないという問題

> また従来の検体検査では、体液等の採取が被検 者に対して大きな負担となり、例えば糖尿病等に 関する検査として知られる負荷試験では、被検者 から多数回血液を採取するので、被検者に無視で 20 きない負担を与えるという問題があった。

発明の目的

本発明は上記従来の課題に鑑みなされたもの で、その目的は生化学成分を非叡血的にしかも連 **校して測定することができ、リアルタイムで被検** 能とするレーザ光を用いた生化学成分分析装置を

菜丽: 你好!

你发来的那件中仍缺少此 文献的番册泽,清尽快将英 文举文发给我们。

BEST AVAILABLE COPY

— **73** —

日本公告号: 平2-18851

Japanese Publication No. 2-18851

专利的请求范围:

1、可发射所定波长的激光光源,及导入激光并与人体组织紧密相接的样品用 ATR 棱镜……为特征的靠激光构成的生物化学成分分析装置。

## Claims:

1. A device for analyzing biochemical components that mainly depends on laser, which is characterized at: the laser light source emits light at specified wavelength; said laser irradiates on the sample that is closed stuck to human body tissue using an ATR prism...

BEST AVAILABLE COPY